

2024 年 6 月

Newsletter

フェアスカイ特許法律事務所

FAIRSKY LAW OFFICE

住所:

北京市朝陽区建外大街 22 号
サイテックタワー18 階

18TH FLOOR, SCITECH TOWER,

22 JIAN GUO MEN WAI AVE.,

CHAOYANG DISTRICT,

BEIJING 100022, P.R. CHINA

E-mail: email@fairskylaw.com

TEL: 010-59512166

FAX: 010-59512121

国家知識産権局：専利証の改訂に関する公告

『中華人民共和国専利法』第 39 条と第 40 条に従い、国家知識産権局は専利証を改訂することを決定し、以下のとおり公布した。

授權公告日が 2024 年 6 月 1 日以降（6 月 1 日も含む）の専利に、国家知識産権局は新版の専利証を発行する。新版の専利証は A4 縦サイズで、記録事項のレイアウトを最適化した。

旧版の専利証と新版の専利証は同じ法的効果を持つ。発行済みの旧版の専利証につき、国家知識産権局は旧版の専利証を新版の専利証と取り替えるサービスを提供しない。『専利審査指南』の第 5 部分の第 9 章の第 1、2 節に基づき専利証の取り替え又は訂正を要請した場合、2024 年 6 月 1 日以降（6 月 1 日も含む）、国家知識産権局は新版の専利証を発行する。

添付ファイル：新版の専利証の様式（newsletter の後を参照）

原文 URL:

https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/5/16/art_74_192524.html

出所：国家知識産権局

日中韓知的財産協力の 10 年ビジョンに関する共同声明

5 月 27 日、日中韓 3 首脳は、第 9 回日中韓サミットの成果文書として、3 か国知的財産協力の 10 年ビジョンに関する共同声明を発出し、日中韓特許庁による知財分野の協力に関する次の 10 年に向けた具体的な協力を指示した。共同声明は、以下の通り。

我々、中華人民共和国、日本、及び大韓民国の首脳は、2024 年 5 月 27 日、第 9 回日中韓サミットの機会に、大韓民国のソウルで一堂に会した。

中国国家知識産権局（CNIPA）、日本特許庁（JPO）、及び韓国特許庁（KIPO）（以下「3 庁」と総称する）の 3 か国協力 23 周年に際して、3 庁の長官は、2023 年 11 月 30 日に大韓民国の釜山において 3 か国会合を開催し、3 か国協力の過程を振り返り、新時代のニーズに対応する新たな方向性を示したことを想起し；

3 庁は、特許審査情報の交換及び活用を促進し、特許審査実務を調和させ、国際規範を確立することを目的として、2001 年に 3 か国の知的財産（IP）協力を立ち上げたことを想起し；

2024 年 6 月

Newsletter

フェアスカイ特許法律事務所

FAIRSKY LAW OFFICE

住所:

北京市朝陽区建外大街 22 号
サイテックタワー18 階

18TH FLOOR, SCITECH TOWER,

22 JIAN GUO MEN WAI AVE.,

CHAOYANG DISTRICT,

BEIJING 100022, P.R. CHINA

E-mail: email@fairskylaw.com**TEL:** 010-59512166**FAX:** 010-59512121

過去 23 年間、地理的な近接性及び文化的な類似性に基づき、3 庁が継続的に相互信頼を強化し、知的財産の機械化、特許、意匠、人材育成、審判及び商標の 6 分野における協力を深め、特許権者が発明及び開示の対価として独占権を十分に享受できるよう、特許権保護を強化してきたことを認識し；

この 20 年間で、3 庁が取り扱う特許出願件数は世界全体の 40% から 60% 以上に増加し、商標出願件数は世界全体の 20% から 50% 以上に増加し、これが、北東アジアのみならず、世界の技術発展及び経済成長を促進する上で 3 庁が重要な役割を果たしてきたことを示すことを認識し；

今後 10 年間においては、異なる産業と技術間のより集中的な収斂及び科学技術の急速な発展が起こるという認識を共有し；

技術進歩及びイノベーションが新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のような世界的危機を克服する鍵で、知的財産がそれらを達成するための触媒的要因であることを認識し、我々は、3 か国のイノベーターによる知的財産の創造及び活用を促進し、知的財産権を積極的に保護するために、引き続き相互に協力する必要がある；

世界的な知的財産格差を縮小するために、我々が蓄積してきた知的財産の経験をより多くの国と共有するよう、今こそ協調して取り組む時であることを再確認し；

3 庁は、次の 10 年間にわたって、以下に取り組むことを確認した：

1.3 庁は、急速に変化する技術に対応し、受け入れることができる知的財産制度を確立する。3 か国の大学、企業及び研究機関が AI (人工知能) や IoT (モノのインターネット) などの第四次産業革命技術の分野で革新的な物品、サービス及びソリューションを開発し、発表することが期待される中、3 庁は、これらの創作物に対して適切な種類の知的財産権が適時に付与され、それらが法律によって適切に保護されるよう、関連するルール、審査実務及び制度を改善するために協働する。

2.3 庁は、特許情報の公共のアクセシビリティを向上させ、民間部門による利用を奨励するために、共同で取り組む。3 庁は、学术界、研究グループ及び産業界が研究開発及び投資活動の方向性を定め、市場参入戦略を策定する上で、特許情報の分析が優れた指針を提供し得ることを認識する。この精神に基づき、3 庁は、特許情報を相互に交換し、共有された情報を無償で公共に開示し、民間部門が開示された特許情報を最大限に活用することを支援することにより、技術開発及びイノベーション主導の成長を達成しようとする他国の取組を支援することにコミットしている。

2024 年 6 月

Newsletter

フェアスカイ特許法律事務所

FAIRSKY LAW OFFICE

住所:

北京市朝陽区建外大街 22 号
サイテックタワー 18 階

18TH FLOOR, SCITECH TOWER,

22 JIAN GUO MEN WAI AVE.,

CHAOYANG DISTRICT,

BEIJING 100022, P.R. CHINA

E-mail: email@fairskylaw.com

TEL: 010-59512166

FAX: 010-59512121

3.3 庁は、「三か国 + X 知的財産協力」を追求する中で、3 庁が共に築き上げてきた価値ある成果を共有するため、知的財産協力が 3 か国を越え、他国や地域にも拡大するよう努める。3 庁は、知的財産協力のパートナーを見つけるため、協力のニーズ若しくは相乗効果を生み出す余地がある国又は地域機関（ASEAN など）を主に検討する。3 庁は、これが世界的な知的財産格差の縮小による、世界の均衡のとれた成長への第一歩になると信じる。

原文 URL:

https://www.cnipa.gov.cn/art/2024/5/28/art_53_192746.html

訳文参考 URL:

<https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100675092.pdf>

出所：国家知識産権局

2024 年 1-4 月の知的財産権に関する主な統計データ

1、専利

2024 年 1-4 月における、中国発明専利の認可数は 36.2 万件、实用新型専利の認可数は 60.1 万件、意匠登録の認可数は 21.1 万件である。

2024 年 4 月末までの、中国における有効な発明専利数は 527.4 万件である。

そのうち、中国大陸における有効な発明専利数は 428.7 万件、有効な实用新型専利数は 1225.6 万件、有効な意匠登録数は 328.9 万件である。

1-4 月において、国家知識産権局は PCT 国際専利出願を 2.11 万件受理し、そのうち、中国国内の出願人が 1.92 万件を提出した。

1-4 月において、中国の出願人は意匠登録国際申請を 676 件提出し、700 件の公開意匠登録国際申請が中国を指定した。

2、商標

1-4 月における、中国の商標出願数は 222.3 万件、商標登録数は 172.4 万件である。2024 年 4 月までの、有効な登録商標数は 4750.7 万件である。

1-4 月において、国家知識産権局は中国の出願人からマドプロ国際商標出願申請を 2293 件受けた。

原文 URL:

https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=192488&colID=88

出所：国家知識産権局

证书号第 XXXXXXXX 号



专利公告信息

发明专利证书

发明名称: XXXXXXXXXXXXX

专利权人: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

地址: XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

发明人: XXX; XXX

专利号: ZL XXXX X XXXXXXXX.X

授权公告号: CN XXXXXXXXXXX X

专利申请日: XXXX 年 XX 月 XX 日

授权公告日: XXXX 年 XX 月 XX 日

申请日时申请人: XXX; XXX

申请日时发明人: XXX; XXX

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长

(国家知识产权局印章)

申长雨

(局长签名章)

XXXX 年 XX 月 XX 日



证书号第XXXXXXXX号



专利公告信息

实用新型专利证书

实用新型名称：XXXXXXXXXXXXXX

专利权人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

地址：XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

发明人：XXX; XXX

专利号：ZL XXXX X XXXXXXX. X

授权公告号：CN XXXXXXXXXX X

专利申请日：XXXX年XX月XX日

授权公告日：XXXX年XX月XX日

申请日时申请人：XXX; XXX

申请日时发明人：XXX; XXX

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长

(国家知识产权局印章)

申长雨

(局长签名章)

XXXX年XX月XX日



证书号第 XXXXXXXX 号



专利公告信息

外观设计专利证书

外观设计名称: XXXXXXXXXXXXXXXX

专利权人: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

地址: XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

设计人: XXX; XXX

专利号: ZL XXXX X XXXXXXXX.X

授权公告号: CN XXXXXXXXXXX X

专利申请日: XXXX 年 XX 月 XX 日

授权公告日: XXXX 年 XX 月 XX 日

申请日时申请人: XXX; XXX

申请日时设计人: XXX; XXX

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 并予以公告。
专利权自授权公告之日起生效。专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

局长

(国家知识产权局印章)

申长雨

(局长签名章)

XXXX 年 XX 月 XX 日

